

男女共同参画第4回ミーティング 若手技術者・研究者の 多様なキャリアパス

主催：(社)応用物理学会/共催：男女共同参画学協会連絡会
URL：<http://jsap.or.jp/>

日時：2003年9月1日(月) 12:00～14:00
会場：福岡大学キャンパス(秋季講演会会場)
参加費：1,000円(お弁当代含む。定員50名：要予約)

プログラム 司会 川原田 洋(早大理工)

- あいさつ 応用物理学会会長 後藤 俊夫(名大工)
- 活動報告 男女共同参画委員会委員長 小舘 香椎子(日本女子大理)
- ポスドク・任期付き技術者/研究者の現状と将来像 中村 淳(電通大電子)

● パネルディスカッション

パネリスト：石崎 忠夫(日本学術振興会 総務部 研究者養成課長)

(五十音順)

川合 真紀(理化学研究所 主任研究員)

中村 和夫(NEC 基礎研究所 量子情報 TG 研究部長)

蒲生西谷 美香(東洋大学工学部応用化学学科助教授)

長岡 克巳(物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 研究員)

● まとめ

高井 まどか(東大院工)

(当日参加歓迎)

申込方法：

男女共同参画ミーティング参加希望と明記の上、氏名(会員の方は会員番号)、所属、連絡先(電話番号/FAX 番号/e-mail アドレス)をご記入いただき電子メールまたは FAX にて、下記宛にお申し込み下さい。

参加証をお送りいたします(締切 2003 年 8 月 17 日、定員 50 名(先着順))講演会受付にて、参加証をご提示下さい。当ミーティングの参加のみ無料となります。

e-mail danjyo@jsap.or.jp/FAX 03-3221-6245 問合せ先：伊藤(応用物理学会事務局 Tel 03-3238-1041)